# **MicroPatent Report**

## METHOD FOR PRODUCING CHLOROSULFONYL ISOCYANATE

[71] Applicant: NIPPON SODA CO

[72] Inventors: OSAWA MICHIYO

[21] Application No.: JP2002179363A

[22] Filed: 20020620

[43] Published: 20040122

[30] Priority: JP JP2002179363A 20020620

[No drawing]

## Go to Fulltext

## [57] Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a simple method for producing high-purity chlorosulfonyl isocyanate in high yield.

SOLUTION: In the method for producing the chlorosulfonyl isocyanate by reacting sulfur trioxide and cyanogen chloride, liquid sulfur trioxide and liquid cyanogen chloride are continuously supplied to a reaction system kept at 50-110°C at a ratio of 0.9 to 1.1 mols of the cyanogen chloride to 1 mol of the sulfur trioxide and the chlorosulfonyl isocyanate is caused to present in the reaction system at a concentration of 50% or higher. In a continuous production system, liquid sulfur trioxide and liquid cyanogen chloride are continuously supplied to the reaction system so as to be left behind in the system for 30 minutes or more, while the reaction mixture is continuously drawn out of the system.

COPYRIGHT: (C)2004,JPO&Japio

[52] US Class:

[51] Int'l Class: C07C030700 C07C030306

[52] ECLA:



(19) 日本国特許厅(JP)

## (12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-18500 (P2004-18500A)

(43) 公開日 平成16年1月22日(2004.1.22)

(51) Int. C1.7

FΙ

テーマコード (参考)

CO7C 303/06 CO7C 307/00 CO7C 303/06 CO7C 307/00 4H006

審査請求 未請求 請求項の数 4 〇L (全 4 頁)

(21) 出願番号 (22) 出願日 特願2002-179363 (P2002-179363)

平成14年6月20日 (2002.6.20)

(71) 出願人 000004307

日本曹達株式会社

東京都千代田区大手町2丁目2番1号

(74) 代理人 100113860

弁理士 松橋 泰典

(72) 発明者 大沢 通世

富山県高岡市向野本町300 日本曹達

株式会社高岡工場内

|Fターム(参考) 4H006 AA02 AC61 BC10 BC31 BC37

(54) 【発明の名称】 クロロスルホニルイソシアネートの製造方法

#### (57)【要約】

【課題】高収率で高純度のクロロスルホニルイソシアネートを、簡単な方法で製造する。 【解決手段】無水硫酸とクロロシアンとを反応させてクロロスルホニルイソシアネートを 製造する方法において、液体の無水硫酸と液体のクロロシアンを反応系中へ連続的に供給 し、反応系の温度を50~110℃に保持し、クロロシアンを無水硫酸1モルに対して0 .9乃至1.1モルの割合で供給し、クロロスルホニルイソシアネートを反応系に50% 以上存在させ、連続的に製造する場合には、30分以上の滞留量となるように液体の無水 硫酸と液体のクロロシアンを反応系中へ連続的に供給し反応系の反応液を連続的に引き出 す製造法。

【効果】95%以上の収率で99%以上の高純度のクロロスルホニルイソシアネートを、原料気化工程を要せずに製造することが可能である。

10

## 【特許請求の範囲】

#### 【請求項1】

無水硫酸とクロロシアンとを反応させてクロロスルホニルイソシアネートを製造する方法 において、液体の無水硫酸と液体のクロロシアンを反応系中へ連続的に供給し、50~1 10℃で反応させることを特徴とするクロロスルホニルイソシアネートの製造方法。

#### 【請求項2】

クロロシアンを無水硫酸1モルに対して0.9乃至1.1モルの割合で連続的に供給する 請求項1の製造方法

#### 【請求項3】

クロロスルホニルイソシアネートを反応系に50%以上存在させる請求項1又は請求項2 10 記載の製造方法。

#### 【請求項4】

30分以上の無水硫酸とクロロシアンの供給量に相当する反応液が滞留するように、液体 の無水硫酸と液体のクロロシアンを反応系中へ連続的に供給し反応系の反応液を連続的に 引き出す請求項1、請求項2記載又は請求項3の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

## 【発明の属する技術分野】

本発明は、クロロスルホニルイソシアネートの製造法であり、医薬品、農薬の中間原料と して工業的に重要な化合物である。

#### [0002]

#### 【従来の技術】

クロロスルホニルイソシアネートは、従来から無水硫酸とクロロイソシアネートとの反応 で合成できることが知られており、その製造条件が種々報告されている。

例えば、特開2000-53630号特許公報には-10~17℃で、特開平1-228 9 5 5 号特許公報及び特開平 4 − 1 6 4 0 6 4 号特許公報には 1 0 ~ 5 0 ℃で、特開昭 6 3 - 7 7 8 5 5 号 特 許 公 報 に は 2 0 ~ 5 0 ℃ で 反 応 さ せ る 方 法 が 記 載 さ れ て い る 。

ま た 、 1 0 0 ~ 2 0 0 ℃ の 高温 で 反 応 さ せ る 方 法 が 西 独 特 許 9 2 8 8 9 6 号 及 び 欧 州 特 許 294613B1号に記載されている。

#### [0003]

30

50

20

これらの方法は、収率、副生物の生成、原料のガス化等プロセス制御の観点からまだ十分 な方法とはいえない。

#### [0004]

## 【発明が解決しようとする課題】

したがって、本発明は、無水硫酸とクロロシアンとの反応により高純度のクロロスルホニ ルイソシアネートを高収率で経済的に製造する方法を提供する。

#### [0005]

#### 【課題を解決するための手段】

無水硫酸とクロロシアンとを反応させてクロロスルホニルイソシアネートを製造する方法 において、液体の無水硫酸と液体のクロロシアンを反応系中へ連続的に供給し、50~1 10℃に保って反応させるクロロスルホニルイソシアネートの製造方法であり、クロロシ アンを無水硫酸1モルに対して0.9乃至1.1モルの割合で連続的に供給する製造方法 であり、クロロスルホニルイソシアネートを反応系に50%以上存在させる製造方法であ り、30分以上の無水硫酸とクロロシアンの供給量に相当する反応液が滞留するように、 液体の無水硫酸と液体のクロロシアンを反応系中へ連続的に供給し反応系の反応液を連続 的に引き出す製造方法である。

#### [0006]

## 【発明の実施の形態】

本発明において使用される無水硫酸は、液状のものであればいずれも使用出来るが、y型 が望ましく重合防止した安定化無水硫酸が好ましい。

クロロシアンは、青酸と塩素から工業的に製造されており、本発明方法においては液体状態で使用され、脱水剤あるいは蒸留により脱水されたものが望ましい。

本発明においては、反応系内を 5 0 ~ 1 1 0 ℃に保持して液体の無水硫酸と液体のクロロシアンを連続的に供給し、反応させる。

反応は発熱反応であり、反応に当たっては反応熱を除去する必要があり、反応系の反応槽を冷却して、更に、充填剤を充填した塔と還流冷却器を付けた攪拌機付きの反応槽を使用 し所望の反応温度に保持すると有利である。

充填塔の塔頂からの排ガスは、コンデンサーで冷却し凝縮した液を全量充填塔に戻し、コンデンサーで凝縮しないガスを更にコンデンサーでブライン冷却しクロロシアンを回収し、反応槽に戻すのが望ましい。

[0007]

クロロシアンの使用量は無水硫酸1モルに対して0.8~1.3モル、好ましくは0.9~1.1モルの割合である。すなわち、0.8モル倍未満または1.3モル倍を超えると副生物の形成が多くなり、収率及び品位がともに低下する。

得られた反応液からのクロロスルホニルイソシアネートの精製は、蒸留により行うことができる。例えば、反応系から反応液を連続的に抜き出すか又回分式に全量取り出して、常圧下で副生物を分解しながら蒸留することができる。得られた粗クロロスルホニルイソシアネートを所望によりさらに、精製蒸留して高品位のクロロスルホニルイソシアネートを得ることができる。

[0008]

本発明の方法では、無水硫酸とクロロシアンとを、液相の反応系で反応させ、更に、液相の反応系から気化したものを気相部で反応させる。

無水硫酸とクロロシアンは反応系中で当モルづつ存在させるのが不純物の生成を防止するのに望ましく、更に、無水硫酸とクロロシアンを出来るだけ希釈した状態で反応させるのが望ましい。したがって、30分間以上の生成量のクロロスルホニルイソシアネートを溶媒として予め存在させて無水硫酸とクロロシアンの連続供給を開始するか、或いは、連続的に反応を行う場合には、30分以上の好ましくは1時間以上更に好ましく1時間30分以上の無水硫酸とクロロシアンの供給量に相当する反応液を常に反応系に滞留させて、無水硫酸とクロロシアンを連続供給し同時に連続的に供給量に相当する反応液を反応系から排出するのが便利である。

[0009]

【実施例】

実施例1

300mlの四つ口フラスコに攪拌器、温度計、1.5cm φの充填塔に3.0mm φのガラス製ラシヒリングを20cm充填した充填塔及び還流冷却器を取りつけた。

この四つロフラスコ内にクロロスルホニルイソシアネート 1 4 1 . 5 g を入れ、約 9 0 ℃ に加熱した。

反応系を $90\sim105$  ℃に保持しながらこの中に定量ポンプでクロロシアンを2.05g / min、無水硫酸を2.67g / min の速度で1 時間滴下した。クロロシアンの総供給量は123g、無水硫酸の総供給量は160g だった。滴下終了してから $100\sim105$  ℃ 0.5 時間攪拌し反応を完結させた。

[0010]

反応終了後、取りつけた充填塔を使用して常圧で蒸留し、沸点 $105\sim107$  107

さらに高純度のクロロスルホニルイソシアネートを得る為に、300m1のフラスコに1.5 cm  $\phi$  の充填塔に3.0 mm  $\phi$  のガラス製ラシヒリングを20 cm 充填した充填塔及び還流分配器をつけ、常圧で蒸留し、沸点106~107  $\mathbb{C}/760$  mm H g の留分で 410 g (収率 95.0%) の精製クロロスルホニルイソシアネートを得た。純度は 99.0%であった。

[0011]

10

20

30

50

## 実施例2

3 0 0 m l の四つロフラスコに投拌器、温度計、1.5 c m φ の充填塔に3.0 m m φ のガラス製ラシヒリングを2 0 c m 充填した充填塔及び還流冷却器を取りつけた。

この四つロフラスコ内にクロロスルホニルイソシアネート I 4 I . 5 g を入れ、約 9 0 ℃ に加熱した。

反応系を90~105 ℃に保持しながらこの中に定量ポンプでクロロシアンを2.05g / m i n、無水硫酸を2.67g / m i n(クロロシアンと無水硫酸の供給量は1 時間当たり2 モルに相当)で、1.5 時間滴下した。その後、滴下を続けながら供給量とほぼ同量の反応液を連続的に抜き出し8 時間反応を続けた。

### [0012]

反応終了後、排出した反応液を常圧で蒸留し、沸点105~107℃/760mmHgの留分として粗製のクロロスルホニルイソシアネートを得た。

#### [0013]

### 【発明の効果】

原料を液体で供給するので流量制御が正確であり、よって、反応副生物が少なくクロロスルホニルイソシアネートの純度が高く、高収率であり、更に、原料のガス化工程を必要とせず、工業的にも極めて簡単な方法で製造することができる。

10

20